

令和8年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッションタイムテーブル

1 日 目 9 月 2 日 (水)	1日目 2026年9月2日 (水)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	ウェルカムレセプション
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	朱鷺メッセ 4F
	収容人数	84	84	84	84	63	230(シアターで548)	—	—	—
	13:00~17:00	13:00~17:00 技術／英語 セミナー	—	—	—	—	—	受付 (セッティング)	企業ブース (セッティング)	—
	18:00~19:00	—	—	—	—	—	—	受付	—	18:00～ ウェルカム レセプショ

2 日 目 9 月 3 日 (木)	2日目 2026年9月3日 (木)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	—
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	—
	収容人数	84	84	84	84	63	230(シアターで548)	—	—	—
	8:45~10:15	3-A-a1 誘電・絶縁材料 I (5)	3-B-a1 【企画セッションⅠ】 ポストコロナ社会を支える先端 ナノ材料と有機デバイス技術の 最前線 —本分野の発展に貢献してきた 研究者の業績の継承と発展—	3-C-a1 教育・研究 (4)	3-D-a1 磁性材料・磁気応用・ マイクロ磁気Ⅰ (4)	3-E-a1 計測Ⅰ (5)	3-F1 10:00~11:45 ポスター (YPC・一般) (48・4)	受付	9:00~ 企業ブース (展示)	—
	10:30~12:00	—		—	—	—			企業ブース (展示)	—
	昼休み	ランチョンセミナー	ランチョンセミナー	会場セッティング (一部の机撤去)	—	—	ポスターボード 撤去作業 机・椅子 セッティング作業		企業ブース (展示)	—
	13:00~14:30	3-A-p1 誘電・絶縁材料 Ⅱ (5)	—	3-C-p1 13:30~17:20 【特別シンポジウム】 革新的パワーエレ クトロニクスの研 究開発最前線	3-D-p1 磁性材料・磁気応用・ マイクロ磁気Ⅱ (5)	3-E-p1 計測Ⅱ (4)			企業ブース (展示)	—
	14:45~16:15	3-A-p2 誘電・絶縁材料 Ⅲ (6)	3-B-p1 【企画セッションⅡ】 電力機器・設備の絶 縁劣化・異常診断技 術および評価技術の 最新動向		3-D-p2 電磁界理論, 電磁環境 (5)	3-E-p2 プラズマ (6)	—		~16:30 企業ブース (展示)	—
	16:30~18:00	—			3-D-p3 【企画セッションⅢ】 魅力的なプレゼン資料 の作成法	—	—		—	—

3 日 目 9 月 4 日 (金)	3日目 2026年9月4日 (金)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	懇親会
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	日航ホテル4F 朱鷺
	収容人数	84	84	84	84	63	230(シアターで548)	—	—	—
	8:45~10:15	4-A-a1 誘電・絶縁材料 Ⅳ (6)	4-B-a1 【企画セッションⅣ】 Advanced Nanomaterials and Devices	4-C-a1 放電基礎・現 象・応用Ⅰ (5)	4-D-a1 【企画セッションⅤ】 えれき塾；A部門にお けるSTEAM型イベン トの企画とそのコン テンツの展開	—	—	受付	9:00~ 企業ブース (展示)	—
	10:30~12:00	4-A-a2 誘電・絶縁材料 Ⅴ (5)		4-C-a2 放電基礎・現 象・応用Ⅱ (4)		—	—		企業ブース (展示)	—
	昼休み	ランチョンセミナー	ランチョンセミナー	—	—	—	—		企業ブース (展示)	—
	13:15~17:30	—	—	—	—	—	4-F-p1 【特別企画】 13:15~13:30 会長挨拶 13:30~15:30 「未来エネルギー・情報のための材 料・デバイス・システム科学」 【特別講演】 15:45~16:45 【表彰式】 16:45~17:30		企業ブース (展示)	—
									~16:30 企業ブース (展示)	—
	18:00~19:30	—	—	—	—	—	—	—	—	懇親会 受付
									—	18:00～ 懇親会

4 日 目 9 月 5 日 (土)	4日目 2026年9月5日 (土)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	—
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	—
	収容人数	84	84	84	84	63	230(シアターで548)	—	—	—
	8:45~10:15	5-A-a1 誘電・絶縁材料 Ⅵ (6)	子供 電気教室	5-C-a1 【企画セッションⅥ】 Society5.0に資する 高周波マイクロ磁気 デバイスの研究およ び実用化動向	5-D-a1 【企画セッションⅦ】 電気絶縁材料開発 におけるインフォ マティクス応用	—	—	受付	9:00~ 企業ブース (展示)	—
	10:30~12:00	5-A-a2 誘電・絶縁材料 Ⅶ (6)	子供 電気教室			—	—		~12:00 企業ブース (展示)	—